

料 金 表

半導体試作施設

単位:円

	区 分	1時間
共同研究開発センター	ケミカルプロセス室	7,600
	マイクロプロセス室	3,500
	イエロールーム	3,500
	レイアウト設計室	3,500
	組立・測定室	3,500

※ 公共団体や大学等の営利を主たる目的としない使用の場合は半額

半導体開発支援施設

単位:円

	区 分	面 積	収容人員	1時間	終日 (9~22時)
情報技術高度化センター	設計開発室 1~3	24.40m ² 等	-	100	800
	評価研修室	102.35m ²	17人	2,100	21,300
	設計研修室	157.28m ²	19人	3,200	32,800

※ 公共団体や大学等の営利を主たる目的としない使用の場合は半額